# POLYESTER AND MOLDED PRODUCT THEREOF

Patent number:

JP9302077

Also published as:

🔯 US6066711 (A

**Publication date:** 

1997-11-25

Inventor:

KABASAWA MAKOTO; FUJI MICHIAKI; SAKURAI

KAZURO; YAO KENJI

Applicant:

**KANEBO LTD** 

Classification:

C08G63/193; C08G63/672; G11B7/253; C08G63/199;

**C08G63/00; G11B7/24;** (IPC1-7): C08G63/199; C08G63/199; C08J5/18; G02B1/04; G02C7/02

- european:

C08G63/193; C08G63/672; G11B7/253

Application number: JP19960148447 19960517

Priority number(s): JP19960148447 19960517; US19980128907 19980804

Report a data error he

# Abstract of JP9302077

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a novel polyester having excellent optical properties and heat resistance, good solubility in general organic solvents, and excellent mechanical properties and moldability and to provide a molded product (e.g. optical disc base, a lens, or a binder of an organic color) made therefrom. SOLUTION: This polyester comprises a compound represented by the formula (wherein R1 is a 2-4C alkylene; R2, R3, R4 and R5, which may be the same or different from each other, are hydrogen atoms, 1-4C alkyls, aryls or aralkyls) and molded products are made from the same.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3331121号 (P3331121)

(45)発行日 平成14年10月7日(2002.10.7)

(24)登録日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		
C08G	63/199		C 0 8 G	63/199	
C08J	5/18	CFD	C08J	5/18	CFD
// C08L	67: 02		C08L	67: 02	

請求項の数6(全 11 頁)

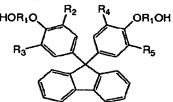
(21)出願番号	特顧平8-148447	(73)特許権者	000000952 カネポウ株式会社
(22)出顧日	平成8年5月17日(1996.5.17)	(72)発明者	東京都墨田区墨田五丁目17番4号 椎澤 賊
(65)公開番号	特開平9-302077		大阪府吹田市山田西3丁目13番1号
(43)公開日	平成9年11月25日(1997.11.25)	(72)発明者	藤 通昭
審査請求日	平成13年3月9日(2001.3.9)		京都府京都市伏見区舞台町35番地2 ディオフェルティ丹波橋右芳館712号
		(72)発明者	<b>櫻井</b> 和朗
			兵庫県姫路市西新町117番1号
		(72)発明者	八百(健二
			大阪府大阪市都島区友獨町1丁目6番7 -305号
•			
			·
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 ポリエステル重合体およびその成形体

1

# (57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 ジカルボン酸またはそのエステル形成性 誘導体とジヒドロキシ化合物からなるポリエステル重合 体であって、ジカルボン酸が脂環族ジカルボン酸を含 \*



\* み、ジヒドロキシ化合物が一般式(1)で示される化合物を含むことを特徴とするポリエステル重合体。 【化1】

---(1)

(R、は炭素数2から4のアルキレン基、R、、R、、R、、 R、、及びR、は水素または炭素数1から4のアルキル基、アリール基、アラルキル基であり同じであっても異なっていてもよい)

【請求項2】 ジカルボン酸またはそのエステル形成性 誘導体とジヒドロキシ化合物からなるポリエステル重合 体であって、ジカルボン酸が脂環族ジカルボン酸及び芳 香族ジカルボン酸を含み、ジヒドロキシ化合物が一般式

(1)で示される化合物を含むことを特徴とするポリエ \*【化2】 ステル重合体。

---(1)

(R, は炭素数2から4のアルキレン基、R, 、R, 、 R.、及びR、は水素または炭素数1から4のアルキル 基、アリール基、アラルキル基であり同じであっても異 なっていてもよい)

【請求項3】 脂環族ジカルボン酸が、シクロヘキサン ジカルボン酸、デカリンジカルボン酸、ノルボルナンジ カルボン酸、アダマンタンジカルボン酸、またはトリシ クロデセンジカルボン酸から選ばれる少なくとも1種の 化合物であることを特徴とする請求項1または2記載の ポリエステル重合体。

【請求項4】 芳香族ジカルボン酸がテレフタル酸、ま たはイソフタル酸あるいはこれらのエステル形成性誘導 体であることを特徴とする請求項2から3のいずれかに 記載のポリエステル重合体。

【請求項5】 一般式(1)で示されるジヒドロキシ化 合物が、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキ シ)フェニル]フルオレンであることを特徴とする請求 項1から4のいずれかに記載のポリエステル重合体。

【請求項6】 請求項1から5のいずれかに記載のポリ エステル重合体をディスク基板、レンズ、シート、フィ ルム、チューブ、又はファイバーに成形加工してなるポ リエステル成形体。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はポリエステル重合体 及びその成形体に係り、さらに詳細には、透明性、耐熱 性に優れ、光学的異方性が非常に小さく、成形性に優 れ、エンジニアリングプラスチックのみならず、特に光 学機器用の素材として好適な9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]フルオレン類を含むポ リエステル重合体及びその成形体に関する。

# [0002]

【従来の技術】従来、透明で機械特性に優れている樹脂 はエンジニアリングプラスチックとして光学材料として 多く用いられている。例えばポリメチルメタクリレート (以下PMMAと略する)やポリカーボネート(以下P Cと略する) などが、コンパクトディスク、レーザーデ ィスク、レンズなどの光学材料として、また、自動車の 透明部品等に使用されている。PMMAは透明性に優 れ、光学的異方性も小さいのでよく使われるが、吸湿性 10 悪い。一方PCは耐熱性が高く、透明性にすぐれている が、流動性が悪く成形品の複屈折が大きくなる等の問題 があり、光学材料として十分に満足されたものとはいえ ない。さらに近年レーザー光を用いて音声、画像、文字 等の情報を記録、再生する光ディスクが急速に開発さ れ、より高性能な光学特性を有する基板材料が要望され

【0003】ポリエステル共重合体も光学材料として提 案されている(特公昭57-20864号公報、特公平 2-98845号公報、特公平2-38428号公 報)。しかし、これらの樹脂は光学的特性が不十分であ ったりして必ずしも満足できるものではない。

【0004】また、特公平3-168211号公報では 9, 9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレン、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンとテ レフタル酸、イソフタル酸からなるポリエステルが種々 提案されている。これらの樹脂のガラス転移点は十分高 く、フィルムを延伸評価した際の光学的異方性も小さい と報告されている。また9、9-ビス(4-ヒドロキシ フェニル)フルオレンとテレフタル酸、イソフタル酸と 30 の重合体をその酸クロリド法から得ることが米国特許第 3、546、165号明細書に示されている。このもの の成形性を改良するものとして、特公平4-22931 号公報には9、9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フ ルオレンとテレフタル酸、イソフタル酸及び脂肪酸とを 特定の比率で混合したものを用いた耐熱性ポリエステル が示されている。

【0005】しかし、これらは全て9、9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレンを用いるのであって、 その際の重合方法も特殊条件が必要である。即ち9,9 40 - ビス (4-ヒドロキシフェニル) フルオレンの両端に はフェノール性基があるために、脂肪族アルコールとは 異なり、非常に反応させにくく、その為溶融重合法では より髙温度での反応条件が必要で、得られるポリマーの 熱分解が生じやすくなり、着色し、品質低下となる。ま た、ジカルボン酸の側の末端基を酸クロリドにした後 に、溶媒中にて脱塩酸の重合方法を用いる条件では、均 一な反応が困難で、その為分子量分布の大きいものが一 般的に得られると言われており、また大量に必要な触媒 化合物の後処理も必要となるなど、製造方法が複雑とな が高く、成形後、反り等の変形が起り易く形態安定性が 50 り、コストアップとなる。また種々の改良にもかかわら

ず、得られる材料はガラス転移点が高すぎ、射出成形が 難しく成形性は未だ満足とは言えない。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らはかかる従 来技術の諸欠点に鑑み鋭意検討を重ねた結果、新規ポリ エステル重合体を見いだし、本発明を完成したものであ って、その目的とするところは、透明性、機械的、電気 的特性に優れ、さらに光学的異方性が非常に小さく、成 形性寸法安定性に優れた、エンジニアリングプラスチッ ク、特に光学材料に適合するポリエステル共重合体を提 10 供するにある。さらに他の目的は、工業的生産が容易且 つ安価に製造し得るポリエステル重合体及びその成形体\*

\*を提供するにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上述の目的は、ジカルボ ン酸またはそのエステル形成性誘導体とジヒドロキシ化 合物からなるポリエステル重合体であって、ジカルボン 酸が脂環族ジカルボン酸を含み、ジヒドロキシ化合物が 一般式(1)で示される化合物を含むことを特徴とする ポリエステル重合体、及び該ポリエステル重合体を成形 してなるポリエステル成形体によって達成される。

6

# [0008]

【化3】

---(1)

【0009】(R、は炭素数2から4のアルキレン基、 4のアルキル基、アリール基、アラルキル基であり同じ であっても異なっていてもよい)

### [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳しく説明する。 本発明のポリエステル重合体は前述のように、ジカルボ※

20%ン酸またはそのエステル形成性誘導体とジヒドロキシ化 合物からなるポリエステル重合体であって、ジカルボン 酸が脂環族ジカルボン酸を含み、ジヒドロキシ化合物が 一般式(1)で示される化合物を含むことを特徴とする ポリエステル重合体である。

[0011]

【化4】

---(1)

【0012】(R、は炭素数2から4のアルキレン基、 R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>、及びR<sub>5</sub>は水素または炭素数1から 4のアルキル基、アリール基、アラルキル基であり、と れらは同じであっても異なっていてもよい)

【0013】本発明のポリエステル重合体は、溶融体の 流動性と成形体の耐熱性の点から、ガラス転移温度(T g) が80℃~150℃であることが好ましく、さらに 40 好ましくは100  $\mathbb{C}$   $\sim$  150  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$ 

★【0014】前記ポリエステルの一般式(1)で表わさ れるジヒドロキシ化合物と脂環族ジカルボン酸あるいは 芳香族ジカルボン酸とを共重合成分として使用すること が本発明の鍵となる部分であり、この組み合わせでポリ エチレンテレフタレート樹脂の成形性を損なわずに光学 的異方性を低減させることを見いだした。

[0015]

【化5】

---(1)

光学的異方性の低減については、理由は定かではないが

鎖方向に対してフルオレン基が垂直面に配置された構造 その特殊な分子構造、即ち2つのフェノール基のある主 50 と推定されており、これに起因すると考えられる。また 一般にテレフタル酸やイソフタル酸等の芳香族ジカルボン酸が主鎖方向に入ると、耐熱性を向上させるが、光学的異方性を大きくすることが知られている。そこで芳香族ジカルボン酸成分を減らし、脂肪族ジカルボン酸ないし脂環族ジカルボン酸に置き換えると光学的異方性を低減させる事は可能となる。光学的異方性の大きさは、高分子材料を用いて成形した成形体における複屈折を測定することで知ることができる。本材料の成形品の複屈折はほぼ零である。これは、高密度な記録媒体である光ディスク基板、特に光磁気ディスクとする際に特に重要な条件であり、記録媒体とした後のC/N比(Cはキャリアー:記録信号、Nはノイズ:雑音)を大きくできることになる。

【0016】また本発明のポリエステル重合体はガラス 転移温度が80℃~150℃であり、好ましくは100 ℃~150℃である。ところが脂肪族部分が直鎖状の場 合は、その含有量が多くなるとガラス転移温度が低下し\* \* て100℃以下となり、成形体が室温域でも熱変形し易くなる。そこで構造の固い脂環族カルボン酸を少なくとも用いる事で、ガラス転移温度を上昇させる事ができた。

【0017】本発明のポリエステル重合体に供する脂環族ジカルボン酸としては、下記一般式(2)で表されるシクロヘキサンジカルボン酸等の単環式脂環族ジカルボン酸、または下記一般式(3)、(4)で表されるデカリンジカルボン酸、下記一般式(5)、(6)で表されるフルボルナンジカルボン酸、下記一般式(7)、

(8)で表されるアダマンタンジカルボン酸、下記一般式(9)、(10)、(11)で表されるトリシクロデセンジカルボン酸等の多環式脂環族ジカルボン酸等が挙げられる。

[0018] [化6]

【0019】(R。は水素又は炭素数1から7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり同じであっても異なっていてもよい。aは1から3の自然数であ ※

※る。) 【0020】 【化7】

---(3)

---(2)

【0021】(R,及び、R,は水素又は炭素数1から 30★の自然数である。) 7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり 【0022】 同じであっても異なっていてもよい。b、cは1から7★ 【化8】

(R<sub>0</sub>)d COOH ---(4)

【0023】(R,及び、R,は水素又は炭素数1から ☆の自然数である。) 7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり 【0024】 同じであっても異なっていてもよい。d、eは1から7☆40 【化9】

(R<sub>12</sub>)g (R<sub>11</sub>)f ---(5)

【0025】(R.,及び、R.,は水素又は炭素数1から7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり同じであっても異なっていてもよい。f、gは1から7

の自然数である。) 【0026】 【化10】

---(6)

10

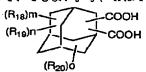
【0027】(R,,及び、R,,は水素又は炭素数1から7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり同じであっても異なっていてもよい。h、iは1から7\*

HOOC (R<sub>16</sub>)k (R<sub>17</sub>)i

\*の自然数である。) 【0028】 【化11】

---(7)

【0029】( $R_{15}$ 、 $R_{16}$ 及び、 $R_{17}$ は水素又は炭素数 1から7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基 であり同じであっても異なっていてもよい。 j 、 k は 1 ※



※から8の自然数で、1は1から9の自然数である。)【0030】【化12】

. 1

---(8)

【0031】(R<sub>1</sub>,、R<sub>1</sub>,及び、R<sub>2</sub>,は水素又は炭素数 1から7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基 であり同じであっても異なっていてもよい。m、nは1★

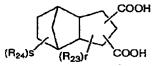
HOOC COOL

★から8の自然数で、oは1から9の自然数である。) 【0032】

【化13】

---(9)

【0033】(R,1及び、R,1は水素又は炭素数1から ☆の自然数である。) 7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり 30 【0034】 同じであっても異なっていてもよい。p、qは1から7☆ 【化14】



---(10)

【0035】(R,,及び、R,,は水素又は炭素数1から7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり同じであっても異なっていてもよい。r、sは1から7◆

HOOC (R<sub>26</sub>)u

◆の自然数である。) 【0036】 【化15】

---(11)

【0037】(R<sub>1</sub>,及び、R<sub>1</sub>,は水素又は炭素数1から7までのアルキル基、アリール基、アラルキル基であり同じであっても異なっていてもよい。t、uは1から8の自然数である。)

ル等が挙げられる。

【0039】とれらの脂環族ジカルボン酸またはそのエステル形成性誘導体は、それぞれ単独で用いても良いし、必要に応じて2種以上併用しても良い。

【0040】とれち脂環族ジカルボン酸の中でも2,6 ーデカリンジカルボン酸が、合成し易さ、成形性、光学 特性等の点で好ましいが、これに限定されるものではない

【0041】本発明において用いられる脂環族ジカルボ ン酸またはそのエステル形成性誘導体は、ジカルボン酸 成分全体を100として1~99モル%の間で任意に含 有させることができるが、他のジカルボン酸として脂肪 族ジカルボン酸とともに用いる場合には、耐熱性をより 髙めるため、多環式芳香族ジカルボン酸やビフェニルジ カルボン酸とともに用いる場合には、複屈折率を低下さ せるため、各々50モル%以下が好ましい。

【0042】本発明において用いられる他の成分として 用いられるジカルボン酸としては、マロン酸、コハク 酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン 酸、アゼライン酸、メチルマロン酸、エチルマロン酸等 の脂肪族ジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸等 の単環式芳香族ジカルボン酸、2,6-ナフタレンジカ ルボン酸、1、8-ナフタレンジカルボン酸等のナフタ レンジカルボン酸、アントラセンジカルボン酸、フェナ ントレンジカルボン酸等の多環式芳香族ジカルボン酸、 2. 2'-ビフェニルジカルボン酸等のピフェニルジカ ルボン酸等が挙げられる。

【0043】本発明において、一般式(1)で表される ジヒドロキシ化合物としては、例えば、9,9-ビス [4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]フルオレ ン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3-メチルフェニル]フルオレン、9,9-ピス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3.5-ジメチルフェニ ル] フルオレン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシ エトキシ) -3-エチルフェニル] フルオレン、9,9 -UX[4-(2-EFU+5)-3,5-5]エチルフェニル]フルオレン、9,9-ビス[4-(2 オレン、9、9ービス[4-(2-ヒドロキシエトキ シ) -3, 5-ジプロピルフェニル] フルオレン、9, 9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3-イソ プロビルフェニル] フルオレン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ) -3,5-ジイソプロピル フェニル] フルオレン、9、9-ビス[4-(2-ヒド ロキシエトキシ) - 3 - n - ブチルフェニル] フルオレ ン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3, 5-ジ-n-ブチルフェニル] フルオレン、9, 9 チルフェニル] フルオレン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ) -3, 5-ジイソブチルフェニ ル] フルオレン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシ エトキシ) -3-(1-メチルプロピル) フェニル] フ ルオレン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキ シ) -3, 5-ビス(1-メチルプロピル)フェニル] フルオレン、9,9-ビス[4-(2-ヒドロキシエト キシ) -3-フェニルフェニル] フルオレン、9,9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3,5-ジフ ェニルフェニル] フルオレン、9, 9-ビス [4-(2 50

-ヒドロキシエトキシ) -3-ベンジルフェニル] フル オレン、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキ シ) -3,5-ジベンジルフェニル]フルオレン、9、

12

9-ビス[4-(3-ヒドロキシプロポキシ)フェニ ル] フルオレン

9. 9-ビス[4-(4-ヒドロキシブトキシ)フェニ ル] フルオレン等が挙げられ、これらは単独でも2種類 以上を組み合わせて使用しても良い。これらの中でも 9. 9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニ 10 ル]フルオレンが光学特性、成形性の面から最も好まし

【0044】9、9-ピス[4-(2-ヒドロキシエト キシ) フェニル] フルオレンは、例えば、9,9-ビス (4-ヒドロキシフェニル) フルオレンにエチレンオキ サイド(以下、EOと略する)を付加して得られる。と の際、フェノールの両水酸基にエチレンオキサイドが1 分子づつ付加した2EO付加体(9,9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]フルオレン)の 他に、さらに数分子過剰に付加した、3 E〇付加体、4 EO付加体等の不純物が含まれる事がある。ポリエステ ル重合体の耐熱性を向上させるためには、2 EO付加体

の純度が85%以上で有ることが好ましく、さらに好ま

しくは95%以上である。

【0045】本発明のポリエステル重合体を溶融重合法 のエステル交換法で製造するには、一般式(1)で表わ されるジヒドロキシ化合物は、樹脂中のグリコール成分 の10から95モル%であることが好ましい。95モル %以下の場合、溶融重合反応が進みやすく、重合時間が 短いという利点がある。尚、95モル%より多い場合 -ヒドロキシエトキシ) -3-プロピルフェニル]フル 30 は、溶液重合法または界面重合法で製造することによっ て短時間で重合することができる。また、10モル%以 上は、樹脂のガラス転移温度が高いという点で好まし

【0046】本発明において用いられる一般式(1)以 外のジヒドロキシ化合物としては、通常プラスチックに 用いられるものが挙げられるが、例えばエチレングリコ ール、1、3-プロパンジオール、1、2-プロパンジ オール、1,4-ブタンジオール、1,2-ブタンジオ ール、1,3-ブタンジオール、1,5-ペンタンジオ - Lス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-3-イソブ 40 ール、1,4-ペンタンジオール、1,3-ペンタンジ オール等の脂肪族グリコール類、シクロヘキサンジメタ ノール、シクロペンタンジメタノール等の脂環族グリコ ール類、1,4-ベンゼンジメタノール、1,3-ベン ゼンジメタノール等の芳香族ジオール等が挙げられる が、中でもエチレングリコール、1,4-ブタンジオー ルが好ましく、特にエチレングリコールが耐熱性の面か ら好ましい。また、これらは単独でもよく、また2種以 上を組み合わせて用いても良い。

> 【0047】また、必要に応じて1,1-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]-1-フェニル

エタン等の主鎖及び側鎖に芳香環を有するジヒドロキシ 化合物、ビス [4-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニ ル] スルフォン等の主鎖に芳香環と硫黄を有する化合 物、あるいはその他のジヒドロキシ化合物を少なくとも 1種以上を全ジオール成分の10モル%を限度として併 用してもよい。

【0048】本発明のポリエステル重合体は、例えば、エステル交換法、直接重合法等の溶融重合法、溶液重合法、界面重合法等の公知の方法から適宜の方法を選択して製造できる。またその際の重合触媒等の反応条件につ 10いても従来通りで良く、公知の方法を用いる事ができる。

【0049】ところで本発明のポリエステル重合体を製 造する際に、溶液重合法、界面重合法等を採用する場合 には、一般に酸成分の活性種として酸クロライドを用い たり、溶媒としてメチレンクロライド、クロロホルム等 を使用するが、ポリマー中には副生成物である塩化物や 触媒化合物が残留し、このものは一般的に製品の品質上 良くないので、重合工程後に一般に残留異物を除去せね ばならない。これらは、シート、フィルム、プレート、 繊維等の成形工程での操業性を低下させ、得られる成形 体の品質をも低下させる。例えば高温加熱時に熱分解が 多量に発生する。また光学材料等に使用する際は反射膜 や記録膜等の金属薄膜をブレートや基板に蒸着、スパッ タリング等の方法で、固着するが、塩素分が大量にある と、反射膜、記録膜を腐食し、製品の寿命や信頼性を低 下させるので、十分な、洗浄、ろ過等残留異物を除去す る工程が必要である。

【0050】本発明のポリエステル重合体は、溶融重合法を用いる場合に特に良好である。即ち、9,9-ビス [4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]フルオレン類の化合物は、末端基が脂肪族グルコールと良く似た性質であり、反応性が高い。これは9,9-ビス(4-ヒドロキシフェニル)フルオレンと比べると著しく異なるものである。この為に、酸クロリドという原料を用いる必要もなく、従って本質的に塩素が混入しない製造方法が可能であり、高温度での反応条件で触媒使用量を少なくでき、残留異物が少ない方法が可能となった。

【0051】本発明のポリエステル重合体には、成形する目的により滑剤、耐熱剤、帯電防止剤、紫外線吸収剤、顔料等を配合することができる。また、本発明のポリエステル重合体を光学材料に供する場合は、原料の投入工程を初め、重合工程、重合体をペレット状にする工程、射出成形やシート状あるいはフィルム状に成形する工程等、塵埃が混入しないように留意する。このような場合は、通常コンパクトディスク(以下CDと呼ぶ)用の場合はクラス1000以下、さらに高度な情報記録用の場合はクラス100以下が好ましい。

【0052】本発明のポリエステル重合体は非晶性であ光常るので、透明性に優れ、また、優れた溶融粘弾性特性を50 る。

14

有するので成形加工性に優れ、成形加工時に残留応力 歪、分子配向が起こりにくい上、たとえそれらが残存し ていても光学異方性が極めて少ないという特性を有して いる。従って、透明性材料や光学材料が極めて有用で且 つ良く適合する樹脂である。

【0053】本発明のポリエステル成形体は、前述のポリエステル重合体を、従来公知の成形法、例えば、射出成形法、射出圧縮成形法、トランスファー成形法、ブロー成形法、押出成形法、加圧成形法、キャステイング成形法等の方法により得る事ができる。成形に際してはこれらの成形法からより適合する成形法を選択すれば良く、例えば光ディスク基板、レンズ、一般成形部品等は、射出成形法及び射出圧縮成形法が良く適合し、フィルム、シート、光ファイバー、繊維等は、押出成形法が適合する。また、ボトル、袋等はブロー成形法が、型付け成形は加圧成形法やトランスファー成形法が適合する。中でも本発明のポリエステル重合体の優れた特性である、透明性、低光学異方性、耐熱性を要望する成形体、即ち、光学用成形体を得るには射出圧縮成形法、押出成形法が好ましい。

【0054】光学用成形体の一例である光ディスク基板の成形には射出圧縮成形機がよく適合し、樹脂温度、金型温度、保持圧力等の成形条件を適正に選定することにより、ディスク基板の複屈折が小さく且つ、ディスク基板径方向の複屈折、厚み、転写性等極めて均一でソリが無い優れた物が得られる。このような成形条件は、組成、重合度等によって異なり一概に規定できないが、金型温度はガラス転移温度、即ち80℃以上150℃以下が好ましい。また、樹脂温度は240℃以上320℃以下が好ましい。240℃未満では、樹脂の流動性と転写性が悪くなり、成形時に応力歪が残り複屈折を大きくする。また320℃を越えると樹脂の熱分解が生起し易く、成形品の強度低下、着色の原因となり、さらに金型鏡面やスタンパの汚染、離型性の低下を来すことがある。

【0055】また、光学用成形体の一例であるプラスチックレンズ成形には射出圧縮成形、圧縮成形、真空成形、その他の方法が用いられるが、量産性の点から射出圧縮成形機がよく適合し、樹脂温度、金型温度、保持圧力等の成形条件を適正に選定することにより光学歪みの小さいプラスチックレンズが容易に得られる。このような成形条件は、組成、重合度等によって異なり一概に規定できないが、成形温度240℃以上320℃以下、金型温度はガラス転移温度或いは、ガラス転移温度より20℃低い温度、即ち60℃以上150℃以下が好ましい。成形されたプラスチックレンズの精度は、寸法精度と表面特性によって表され、これらの精度が悪いと光学歪みが大きくなるが、本発明の樹脂を用い、上記条件で光学歪みの小さいプラスチックレンズが容易に得られ

#### [0056]

【実施例】以下実施例を挙げて本発明を具体的に説明す る。実施例における重合体のガラス転移温度、複屈折率 は以下に示す方法で測定した。

#### 【0057】1.ガラス転移温度

示差走査熱量計(理学電気DSC-8230)に試料約 10mgを用いて、10℃/minの昇温速度で加熱し て測定した。JIS K 7121-1987に準拠し て、ガラス転移温度Tgを求めた。

# 【0058】2. 複屈折率

カールツアイス社製偏光顕微鏡に、セラルモン、ベレッ ク、ブレースケラー式コンペンセーターを装着し、54 6 n mの単色光で測定した。測定片は樹脂を240~3 00℃で溶融、押し出し成形し、直径30mm、厚さ1 mmの円盤状の試験片を作製し、さらにその成形試験片 を160~240℃でプレス成形し、厚み80~150 μのフィルムを得た。得られたフィルムを4×40mm の短冊状に切り出し、測定試験片とした。 Tg+10℃ の温度で測定試験片を20%/secで40%延伸後、 急冷し、延伸フィルムを得た。これらのフィルムの複屈 折率を測定した。

#### [0059]4. NMR

バリアン社製(300MHz)のFT-NMR装置を用 い、重水素化クロロホルムに試料を溶解し、テトラメチ ルシランを標品として混合し、プロトンNMRスペクト ルを測定した。

#### 【0060】実施例1

2.6-デカリンジカルボン酸ジメチルエステル 1モ ルに対して、9、9-ビス[4-(2-ヒドロキシエト キシ) フェニル] フルオレン 0.4モル、エチレング 30 様な操作でペレットを製造し、同様に評価した。結果を リコール 2. 2モルを原料とし、触媒として、酢酸カ ルシウム 0.0008モル、酢酸マンガン 0.00 02モルを用い、これらを反応槽に投入し、撹拌しなが\*

\*ら常法に従って190℃から245℃に徐々に加熱して

エステル交換反応を行った。所定量のメタノールを系外 へ抜き出した後、重合触媒である酸化ゲルマニウム 0.012モルと、着色を防止するため、リン酸トリメ チルエステル 0.0018モルとを投入して、昇温と 滅圧を徐々に行い、発生するエチレングリコールを抜き ながら、加熱槽温度を290℃、真空度を170 г г 以 下に到達させた。この条件を維持し、粘度の上昇を待 ち、所定の撹拌トルクに到達後(約2時間後)反応を終 10 了し、反応物を水中に押し出してペレットを得た。

16

【0061】との樹脂を270℃で溶融成形して、円盤 上のサンプルを得た後、190℃でプレスし、厚さ10 0μのフィルムを得た。131℃で延伸を行うと複屈折 率は+7×10-1であった。なお実施例1の試料のNM Rスペクトルを図1に示した。

# 【0062】実施例2~4

原料組成比を表1に示すように変えた他は実施例1と同 様な操作でペレットを製造し、同様に評価した。結果を 表1に示す。いずれも均一透明なものが得られた。

# 【0063】実施例5~6

2.6-デカリンジカルボン酸ジメチルエステル 1モ ルを2.6-デカリンジカルボン酸ジメチルエステル 0.5モルとテレフタル酸ジメチルエステル0.5モル に変え、ジヒドロキシ成分組成比を表1に示すように変 えた他は実施例1と同様な操作でペレットを製造し、同 様に評価した。結果を表1に示す。いずれも均一透明な ものが得られた。

#### 【0064】実施例7

原料組成比を表1に示すように変えた他は実施例1と同 表1に示す。いずれも均一透明なものが得られた。

[0065]

【表1】

			ガラス	復屈折率 延伸			
	ジカルポン酸				ジヒドロキシ化合物		
	脂環族	<b>音環族</b>		ンヒトロイン化合物		概参通及 Tg(℃)	フィルム
	(A)	(B)	(C)	(a)	(b)		10 <sup>-4</sup>
実施例1	1	1		2.2	0.4	111	+7
実施例 2	1			2.2	0.55	123	+7
実施例3	1			2.2	0.7	133	+6
実施例 4	1			2.2	0.95	146	+2
実施例 5	0.5	0.5		2.2	0.4	115	+27
実施例 6	0.5	0.5		2.2	0.7	141	+15
実施例7	1			2.2	0.1	80	+8
比較例1		0.8	0.2	2.2		70	+99
比較例 2		1		2.2		75	測定不可
****		_				140	+95

20

(A)2.6-アカリンジカルボン酸ジメチルエステル (B)テレフタル酸ジメチルエステル (C)イソフタル酸ジメチルエステル

(a)エチレングリコール (b)9.9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル]フルオレン

【0066】比較例1

ジカルボン酸成分を表1に示す組成にし、ジカルボン酸成分1モルに対して、エチレングリコール 2.2モル、酢酸カルシウム 0.0008モル、酸化ゲルマニウム 0.0024モル、リン酸トリメチルエステル 0.0036モルとした他は実施例1と同様にしてペレットを得た。このポリマーの評価結果を表1に示したが、Tgが低く、耐熱性に劣り、さらに複屈折が大きく、光学用途には不適であることが分かった。

# 【0067】比較例2

テレフタル酸ジメチルエステル1モルに対して、エチレングリコール 2.2モル、酢酸カルシウム 0.0008モル、酸化ゲルマニウム 0.0024モル、リン酸トリメチルエステル 0.0036モルとを原料組成及び添加物として用いた他は実施例1と同様にしてペレットを得た。得られたポリマーの物性を表1に示した。同様にフィルムにして複屈折を評価しようとしたが、フィルムが白濁して測定できなかった。このポリマーでも特殊な用途には使用可能であるが、本発明の目的とする

18

耐熱性を有し且つ光学的に透明性を要求される用途には適していない。

【0068】なおさらに比較例として、市販されているポリカーボネート(三菱化成工業(株)製ノバレックスAD3)を用いて実施例1と同様にしてフィルムを作成して複屈折を評価した。結果を表1に併せ示した。これらの実施例と比較例との比較により本発明品が光学的に透明で、且つ非常に複屈折が小さく、成形性などの点で優れていることが分かった。

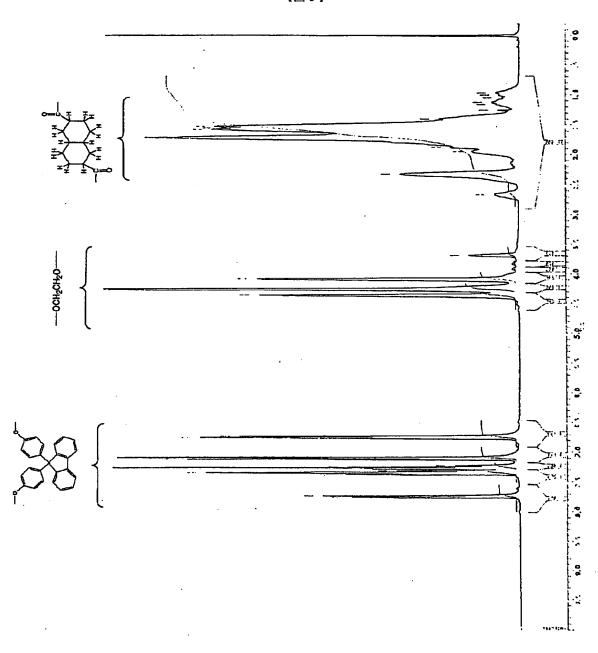
# 10 [0069]

【発明の効果】以上述べた如く、本発明のポリエステル重合体は、透明性に優れ、光学的異方性が小さく、成形性、寸法安定性、耐薬品性に優れた成形材料を提供でき、光学材料用途、例えばプラスチックレンズ、光ファイバー、光ディスク、また繊維用途、フィルム用途、シート用途等産業的に有用なものであることがわかる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られた本発明に係る試料のNMRスペクトル線図である。

【図1】



フロントページの続き

審査官 森川 聡

(56)参考文献 特開 平7-198901 (JP, A) 特開 平7-47592 (JP, A) 特開 平7-188401 (JP, A) 特開 平6-184288 (JP, A) 特開 平6-49186 (JP, A) (58)調査した分野(Int.Cl.', DB名) COSG 63/00 - 63/91